

日本学術振興会
プロセスシステム工学第143委員会
第176回委員会議事録

1. 日 時： 平成22年5月14日（金）13：00～13：10

2. 場 所： 大阪 ホテルコスモスクエア国際交流センター
(大阪市住之江区南港北1-7-50)

3. 出席者：50名（順不同，敬称略）

委員長：長谷部伸治（京都大学）

委員：轡 義則（住友化学），篠原和太郎（東芝），末吉一雄（横河電機），鈴木 剛（東洋エンジニアリング），薄 豊文（代理：松田隆彦，ジャパンエナジー），高田晴夫（三菱化学エンジニアリング），山田 明（三井化学），柘植義文（九州大学），野田 賢（奈良先端科学技術大学院大学），橋本芳宏（名古屋工業大学），瀧野哲郎（東京工業大学），山下善之（東京農工大学），加納 学（京都大学），伊藤利昭，木村直樹（九州大学），栗本英和（名古屋大学），黒岡武俊（富山大学），関 宏也（東京工業大学），武田和宏（静岡大学），殿村 修（京都大学），富田重幸（宮崎大学），橋爪 進（名古屋大学），濱口孝司（名古屋工業大学），増田士朗（首都大学東京），松本秀行（東京工業大学），石橋昌宏（横河電機），大田原健太郎（クレハ），川村継夫（オメガシミュレーション），小崎恭寿男（代理：古市和也，日揮），小松規秀（カネカ），坂井 幹（代理：高松 徹，山武），鈴木啓太（旭化成エンジニアリング），十河信二（代理：高宗直人，三井化学），大宮司理晴（ジャパンエナジー），竹田浩伸（三菱化学），苦田剛志（クレハ），馬場一嘉（ダイセル化学工業），布野俊彦（日立ハイテクトレーディング），山北幸重（旭化成EICソリューションズ），菊池康紀（東京大学）

委員以外の出席者：山本一三（出光興産），石川 矯（テクノマネジメントソリューションズ），河野浩司（三菱化学エンジニアリング），鶴飼浩之（住友化学），脇山 昇（横河電機），村田秀樹（横河電機），小針昌則（日揮），小塩正夫（住友化学），高塚佳代子（宮崎大学）

4. 委員会

0) 配付資料の確認

1) 委員長による挨拶

2) 次回以降の研究会開催予定

2010/7/16 東京（CIC 東京）「アラームマネージメント～WS28 成果報告～」

2010/10/22 京都（京都大学）「未定」

2010/12/3 東京「未定」

3) PSE 関連会議案内（資料#1）

4) 平成21年度決算の説明・承認 および 平成22年度予算の説明・承認（資料#1）

5) 研究会スケジュールの説明

資料#1：プロセスシステム工学第143委員会

以上